

UCHWAŁA Nr 1/2020

Rady Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
z dnia 7 lutego 2020 roku

o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr. Bartłomiejowi Cichemu

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) oraz art. 18 pkt. 2 i art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789),

Rada Naukowa INTiBS PAN, na posiedzeniu w dniu **7 lutego 2020 r.**
po zapoznaniu się z przebiegiem postępowania habilitacyjnego i wnioskiem Komisji Habilitacyjnej w składzie:

prof. dr hab. **Stanisław Krukowski** – przewodniczący
dr hab. **Piotr Solarz** – sekretarz komisji
prof. dr hab. **Leszek Bryja** – recenzent
prof. dr hab. **Marek Grinberg** – recenzent
prof. dr hab. **Andrzej Suchocki** – recenzent
prof. dr hab. **Jerzy Hanuza** – członek komisji
dr hab. **Krzysztof Korona** - członek komisji

postanowiła w głosowaniu tajnym 35 głosami „tak”, 0 głosami „nie”, 0 głosami „wstrzymuję się”, z ogólnej liczby 43 osób, uprawnionych do głosowania,

nadać dr. Bartłomiejowi Cichemu

stopień naukowy

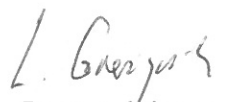
DOKTORA HABILITOWANEGO

W DZIEDZINIE NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

w dyscyplinie nauki fizyczne

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) odstępuje się od uzasadnienia uchwały.


Przewodniczący
Rady Naukowej